



世界摄影节与世界摄影展 上海 2010年9月28日—10月19日



媒体预览: 2010年9月28日 (周二)

下午4点至6点

开幕酒会: 2010年9月28日 (周二)

下午6点至9点

地点: 上海中山东一路18号4楼18画廊

© Paolo Pelegrin, winner Arts & Entertainment, image courtesy of Magnum Photos for New York Times Magazine

世界摄影盛会与 2010 年 Sony 世界摄影奖展览将于 2010 年 9 月 28 日 (周二), 在上海著名的外滩 18 号 18 画廊隆重开幕。同时并定于 10 月 14 日—16 日, 首次年度世界摄影节将在外滩 18 号举行。这也是世界摄影组织筹办的首个四大最新年度国际节。

世界摄影节于 10 月 14 日至 16 日, 关于新兴摄影家与提升摄影技巧的问题举办系列座谈与会谈, 另一个具特色的项目是, 由中国与国际行业专家组成的特别奖项组合评审工作

面向任何摄影爱好者开放, 包括专业人士、业余人士和学生。世界摄影节仍旧是摄影图片的盛大聚会, 它为全球摄影界的交流搭建了平台, 可实时了解媒体摄影、美术、商业摄影的当前发展趋势

世界摄影节的中心项目是世界摄影展。展览所展出的是: 在国际一流的摄影大赛, “2010 年 Sony 世界摄影奖”获奖的作品。这次还特为上海展览设计了一面墙, 这面墙上张贴着近几年获得提名或获得奖项的中国摄影家的照片。

更多详情, 请咨询: Jane Acton, Colman Getty 副总监

jane@colmangetty.co.uk 电话: +44 207 631 2666

编者注解:

